Basıncın ve Sıcaklığın Dış Elektrik Alan Altındaki Kübik Kuantum Noktasının Üçüncü Harmonik Üretimi Üzerine Etkisi

The Effect of Pressure and Temperature on the Third Harmonic Generation of Cubical Quantum dot under External Electric Field

Muharrem KIRAK*

Bozok Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, 66100, Yozgat

Geliş tarihi / Received: 09.03.2018
 Düzeltilerek geliş tarihi / Received in revised form: 08.06.2018
 Kabul tarihi / Accepted: 22.06.2018

Öz

Düşük boyutlu sistemler, yük taşıyıcılarının nano ölçekte sınırlandırıldığı yapılardır. Yük taşıyıcı hareketinin üç boyutta sınırlandırıldığı yapılar kuantum noktalar olarak bilinir ve bu yapılar moleküler biyoloji uygulamalarında, tıbbi görüntülemede, bilgi depolamada, optik ve iletişim gibi aygıt uygulamalarında önemli bir rol oynar. Bu çalışmada, dış elektrik alan altındaki kübik kuantum noktasının üçüncü harmonik üretimi üzerine basıncın ve sıcaklığın etkisi teorik olarak incelenmiştir. Sayısal hesaplamalar etkin kütle yaklaşımı altında yapılmıştır. Yapının taban durumu ve uyarılmış durumların enerji özdeğerleri hesaplanmış ve elde edilen bu değerler optik özelliğin hesaplanmasında kullanılmıştır. Aynı zamanda, kübik kuantum nokta boyutu ve durulma oranı etkisi de incelendi. Sonuçlar basınç ve sıcaklığın üçüncü harmonik üretimi üzerine büyük bir etkisinin olduğunu göstermektedir.

Anahtar kelimeler: Basınç, Kübik kuantum nokta, Sıcaklık, Üçüncü harmonik üretimi

Abstract

Low dimensional systems are structures in which the charge carriers are confined in nanoscale. The structures that the movements of charge carriers are restricted in three dimensions are known as quantum dot and these structures play important role in application of molecular biology, medical imaging, storage of data, application devices such as optics and communication. In this study, the effects of pressure and temperature on the third harmonic generation of cubic quantum dot under external electric field theoretically have been investigated. Numerical calculations have been done within the effective-mass approximation. The energy eigenvalues of the ground state and excited states of the structure have been calculated and the obtained these values have been used in calculation of optical properties. Also, the effects of size of cubical quantum dot and the relaxation rate have been investigated. Results show that the pressure and temperature has a great influence on third harmonic generation.

Keywords: Pressure, Cubical quantum dot, Temperature, Third harmonic generation

^{*} Muharrem KIRAK; muharrem.kirak@bozok.edu.tr; Tel: (0354) 242 10 25 (dâhili: 7809); orcid.org/0000-0003-3208-2242

1. Giriş

Kuantum kuyu, kuantum tel ve kuantum nokta gibi kuantum nanoyapılar, külçe (bulk) malzemelere göre oldukça farklı fiziksel özelliklere sahiptir. Bundan dolayı, bu yapılar hem mikroelektronik hem de optoelektronikte oldukca ilgi cekici yapılardır. Kuantum nanoyapılar, bir alt tabaka üzerine atomik ölçekte veva daha büyük kalınlıkta tabakaların büyütülmesiyle oluşan yapılardır. Diğer yapılara göre daha üstün özelliklere sahip olan kuantum noktaları, taşıyıcıların üç boyutta sınırlandırıldığı yapılardır ve yapay atom olarak da adlandırılırlar (Maksym vd., 1990; Kouwenhoven vd., 1998). Günümüzde, modern büyütme teknikleri ile küresel, silindirik ve kübik gibi farklı formlarda kuantum noktaların üretilmesi mümkün hale Kuantum nokta tabanlı gelmistir. yapılar variiletken lazerler (Kirstaedter vd., 1996), günes pilleri (Aeberhard vd., 2008), lazer diyotlar (Darabi vd., 2006) ve kızılötesi fotodedektörler (Jiang vd., 1999) gibi cihaz uygulamaları için oldukça benzersiz özellikler sergilemektedir. Son zamanlarda kuantum nokta yapıların elektronik ve optik özellikleri yoğun bir şekilde çalışılmıştır.

Elektrik alan, manyetik alan, hidrostatik basınc ve sıcaklık gibi dış faktörlerin kuantum nokta yapıların fiziksel özellikleri üzerine etkisi gerek teorik gerekse deneysel çalışmalarda önemli bir ver teskil etmektedir. Dis elektrik alan altındaki kübik GaAs/AlAs kuantum noktasının elektron alt -bant eneriisi Dane ve ark. (2007) tarafından teorik olarak incelenmiştir. Bu çalışmada elektron alt-bant enerjisinin elektrik alan ile azaldığını gösterilmiştir. Spector ve Lee (2007) kübik kuantum noktasında elektrik alanın elektronların taban durumu ve birinci uyarılmış durum üzerine etkisini hesaplamıştır. Sonlu ve sonsuz sınırlama potansiyeli altında kuantum kutusunda bantlar arası optik geçişler için soğurma katsayısı ve kırılma indisi değişimi Karabulut ve ark. (2005, 2006) tarafından incelenmiştir. Diğer taraftan, kübik hidrostatik basinc altında kuantum noktasının optik özellikleri Khordad ve ark. (2011) tarafından çalışılmıştır. Uygulanan dış elektrik alan altındaki kübik kuantum noktası için safsızlık konumlarının lineer ve lineer olmayan optik özellikler üzerine etkisi Kirak ve Yilmaz (2015) tarafından incelenmiştir. Bu çalışmada elde edilen sonuçlar safsızlık konumlarının ve elektrik alanın sistemin optik karakteristikleri üzerine büyük bir etkisinin olduğunu göstermiştir.

Kuantum nanoyapıların en ilginç optik özelliklerden birisi de üçüncü harmonik üretimidir. Üçüncü harmonik üretimi çok hızlı optik anahtarlar, elektro-optik modülatör, bivogörüntüleme sensörler, tek elektron transistörler, fotodedektörler ve kızılötesi lazerler gibi pek cok uygulamaya sahip olan en temel lineer olmayan optik süreclerden biridir (Sibilia vd., 2008). Ücüncü harmonik üretimi lineer olmayan malzeme üzerine gönderilen fotonların frekansının üç katı büyüklüğünde frekansa sahip bir radvasvon üretimine neden olur. Ücüncü harmonik üretimi hem simetrik hem de asimetrik potansiyele sahip yapılarda gözlenebilir (Li, 1996). Üçüncü harmonik üretimi içeren lineer olmayan alınganlık kuantum kuyusu (Zaluzny vd., 1996; Yildirim vd., 2006), kuantum teli (Wang, 2005; Wang vd., 2008) ve kuantum noktası (Karabulut vd., 2009; Shao vd., 2010; Yu vd., 2011) icin cesitli arastırmacılar tarafından incelenmistir. Kübik kuantum noktasında ücüncü harmonik üretimi Zhang ve ark. (2009) tarafından Bununla birlikte, calısılmıştır. literatüre bakıldığında kübik noktasında kuantum hidrostatik basincin sıcaklığın üçüncü ve harmonik üretimi üzerine etkisi incelenmemiştir. Bu alandaki yapılacak olan incelemeler hem teorik olarak hem de pratik uvgulamalar acısından önemli olacaktır.

Bu çalışmada, basıncın ve sıcaklığın dış elektrik alan altındaki kübik GaAs kuantum noktasında üçüncü harmonik üretimi üzerine etkisi incelenmiştir. Makalenin geri kalan kısmı şu düzenlenmiştir. sekilde Çalışmanın teorik altvapısı özet olarak Bölüm 2'de verilmistir. Nümerik sonuçlar Bölüm 3'de verilmiş ve tartışılmıştır. Son olarak, Bölüm 4'te sonuç kısmı verilmiştir.

2. Teori

Bu bölümde, dış elektrik alan, hidrostatik basınç ve sıcaklık etkisinde kübik kuantum noktasını dikkate alacağız. Etkin kütle yaklaşımı ile birlikte, dış elektrik alan varlığında üç boyutta sistemin Hamiltonyeni aşağıdaki gibi verilir.

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m^*(P,T)}\nabla^2 + |e|Fz + V_c(x, y, z).$$
(1)

Burada, \hbar indirgenmiş Planck sabiti, *e* elektronun yükü, *F* elektrik alan büyüklüğü, *P* hidrostatik basınç ve *T* sıcaklıktır. *m**(*P*,*T*), basınca ve sıcaklığa bağlı elektronun etkin kütlesidir. $V_c(x, y, z)$, sınırlandırıcı potansiyeldir ve kuantum noktası içinde sıfır diğer durumlarda sonsuz alınmıştır. Sınır şartlarına bağlı olarak (1) denkleminin çözümü

$$\Psi_{n_x n_y n_z = \phi_{n_x}(x)\phi_{n_y}(y)\phi_{n_z}(z)} \tag{2}$$

şeklinde olacaktır. Burada n_x , n_y ve n_z kuantum sayılarıdır. z- yönünde uygulanan elektrik alan varlığında gerekli çözümler yapıldığında dalga fonksiyonu,

$$\begin{aligned} \Psi_{n_{x}n_{y}n_{z}} = N\cos\left(\frac{\pi x}{L_{x}}\right)\cos\left(\frac{\pi y}{L_{y}}\right) \left[Bi(\tilde{z}) - \frac{Bi(\xi_{L})}{Ai(\xi_{L})}Ai(\tilde{z})\right] \end{aligned} \tag{3}$$

olarak elde edilir. Burada *N* normalizasyon katsayısı ve *Ai* ve *Bi* sırası ile birinci ve ikinci tip Airy fonksiyonlarıdır. Kübik kuantum noktasının kenar uzunlukları L_x , L_y ve L_z olarak tanımlanmıştır. (3) numaralı denklemde $x < |L_x/2|, y < |L_y/2|, z < |L_z/2|, \xi_L = \tilde{z} (z = -L_x/2)$ ve $\xi_R = \tilde{z} (z = L_x/2)$ şeklindedir.

Aynı zamanda

$$\tilde{z} = \left(\frac{2m^{*}(P,T)eF}{\hbar^{2}}\right)^{-2/3} \left[\frac{2m^{*}(P,T)}{\hbar^{2}} \left(|e|Fz - E\right) + \left(\frac{n_{x}\pi x}{L_{x}}\right)^{2} + \left(\frac{n_{y}\pi y}{L_{y}}\right)^{2}\right]$$
(4)

şeklindedir. Burada *E* enerji ifadesidir. Basınç ve sıcaklığa bağlı etkin kütle aşağıdaki gibi tanımlanır (Welber vd., 1975) :

$$m^{*}(P,T) = m_{0} \left(1 + E_{P}^{\Gamma} \left(\frac{2}{E_{g}^{\Gamma}(P,T)} + \frac{1}{E_{g}^{\Gamma}(P,T) + \Delta_{SO}} \right) \right)^{-1}.$$
(5)

Burada, m_0 serbest elektronun kütlesini, E_P^{Γ} momentum matris elemanı ile ilgili enerjiyi, Δ_{SO} GaAs için valans bandının spin-yörünge yarılmasını göstermektedir. $E_g^{\Gamma}(P,T)$, hidrostatik basınç ve sıcaklık bağlı olarak Γ noktasında enerji aralığı değişimi olarak tanımlanır ve şu şekilde verilir (Duque vd., 2012):

$$E_g^{\Gamma}(P,T) = E_g^{\Gamma}(0) + bP - \frac{\alpha T^2}{T+\beta}.$$
(6)

Burada, $E_g^{\Gamma}(0)$ sıfır basınçta (P = 0) enerji aralığı, *b* lineer basınç katsayısı, α ve β Varshni parametreleridir. Ayrıca, GaAs için basınç ve sıcaklığa bağlı dielektrik sabiti şu şekilde verilir (Samara, 1983):

$$\varepsilon(P,T) = \begin{cases} 12.74 \exp(-16.7 \times 10^{-3}P) \times \exp(9.4 \times 10^{-5}(T-75.6)), & T < 200\\ 13.18 \exp(-17.3 \times 10^{-3}P) \times \exp(20.4 \times 10^{-5}(T-300)), & T \ge 200 \end{cases}$$
(7)

Kübik noktası boyutlarının basınç ile değişimi (Sali vd., 2014)

$$L(P) = L_0 C(P), \qquad C(P) = [1 - 3(S_{11} + 2S_{12})P]^{1/3},$$
(8)

ile verilir.

Burada, L_0 kübik noktasının orijinal uzunluğu, S_{11} ve S_{21} uyum sabitleridir. T = 300K için GaAs parametre değerleri Tablo 1'de verilmiştir.

3w frekanslı üçüncü harmonik üretimi, ikinci harmonik üretiminin aksine inversiyon simetriye sahip kristallerde bile mümkündür. Sisteme monokromatik elektromanyetik alanın $E(t) = E_0 \cos wt = \tilde{E}e^{iwt} + \tilde{E}e^{-iwt}$ şeklinde uygulandığını varsayalım. Yoğunluk-matris yaklaşımı ve iteratif süreç kullanarak (Ahn vd., 1987; Rosencher vd., 1991), üçüncü harmonik üretimi katsayısı aşağıdaki gibi elde edilir (Wang ve Guo, 2001).

Parametre	Değer	Parametre	Değer
$E_g^{\Gamma}(0) \text{ (meV)}$	1519	$\beta(K)$	204
Δ_{SO} (meV)	341	<i>b</i> (meV/GPa)	107.3
$E_g^{\Gamma}(P,T)$ (meV)	7510	$S_{11} (\times 10^{-2} (\text{GPa}^{-1}))$	1.16
α (meV/K)	0.5405	$S_{21}(\times 10^{-2}(\text{GPa}^{-1}))$	0.37

Tablo 1: T = 300K için GaAs parametre değerleri

$$\chi_{3w}^{(3)} = \frac{e^4}{\varepsilon_0} \sum_l \sum_k \frac{M_{kl}}{3\hbar w - \hbar w_{kl} - i\hbar\Gamma_{kl}} \sum_l \sum_j \left[\frac{M_{ll}M_{lj}M_{jk}(\sigma_k - \sigma_j)}{(2\hbar w - \hbar w_{kl} - i\hbar\Gamma_{kl})(\hbar w - \hbar w_{kj} - i\hbar\Gamma_{kj})} - \frac{M_{ll}M_{lj}M_{jk}(\sigma_j - \sigma_l)}{(2\hbar w - \hbar w_{kl} - i\hbar\Gamma_{kl})(\hbar w - \hbar w_{jl} - i\hbar\Gamma_{lj})} - \frac{M_{ll}M_{lj}M_{lk}(\sigma_j - \sigma_l)}{(2\hbar w - \hbar w_{kl} - i\hbar\Gamma_{ll})(\hbar w - \hbar w_{jl} - i\hbar\Gamma_{lj})} \right]$$
(9)

Burada i, k, l, j = 0, 1, 2, 3. İki foton rezonans koşulu göz önüne alındığında (9) denklemi şu şekilde basitleştirilebilir.

$\chi^{(3)}_{3w} =$		
$e^{4}M_{01}M_{12}M_{23}M_{30}\sigma_{\nu}$		
$\varepsilon_0 \qquad \qquad \lfloor (3\hbar w - E_{21} - i\hbar \Gamma_{21})(2\hbar w - E_{20} - i\hbar I \\ 1 \qquad	$\Gamma_{20}(\hbar w - E_{23} - i\hbar\Gamma_{23})$ 1	
$\frac{(3\hbar w - E_{21} - i\hbar\Gamma_{21})(2\hbar w - E_{20} - i\hbar\Gamma_{20})(\hbar w - E_{30} - i\hbar\Gamma_{30})}{1}$	$\frac{1}{(3\hbar w - E_{23} - i\hbar\Gamma_{23})(2\hbar w - E_{20} - i\hbar\Gamma_{20})(\hbar w - E_{10} - i\hbar\Gamma_{10})} + \frac{1}{1}$	
$ \begin{array}{c} (3\hbar w - E_{30} - i\hbar \Gamma_{30})(2\hbar w - E_{20} - i\hbar \Gamma_{20})(\hbar w - E_{21} - i\hbar \Gamma_{21}) \\ 1 \end{array} $	$ \begin{array}{c} (3\hbar w - E_{30} - i\hbar\Gamma_{30})(2\hbar w - E_{31} - i\hbar\Gamma_{31})(\hbar w - E_{21} - i\hbar\Gamma_{21}) \\ 1 \end{array} $	
$(3\hbar w - E_{01} - i\hbar\Gamma_{01})(2\hbar w - E_{31} - i\hbar\Gamma_{31})(\hbar w - E_{32} - i\hbar\Gamma_{32}) + \frac{1}{2}$	$+\frac{1}{(3\hbar w - E_{21} - i\hbar\Gamma_{21})(2\hbar w - E_{31} - i\hbar\Gamma_{31})(\hbar w - E_{30} - i\hbar\Gamma_{30})} +$	
$\frac{1}{(3\hbar w - E_{21} - i\hbar\Gamma_{21})(2\hbar w - E_{31} - i\hbar\Gamma_{31})(\hbar w - E_{01} - i\hbar\Gamma_{01})} \right]$		(9)

Burada, σ_V elektron yoğunluğu, *e* elektronun yükü, ε_0 boşluğun geçirgenlik katsayısı, Γ_{ij} , *i* ve *j* durumları için durulma oranı, $\hbar w$ foton enerjisidir. M_{ij} , *i* ve *j* durumları arasında dipol geçiş elemanıdır ve $M_{ij} = e\langle \psi_i | z | \psi_j \rangle$ olarak tanımlanır. $E_{ij} = E_i - E_j$ iki elektronik seviye arasında enerji farkıdır ve $M_{01}M_{12}M_{23}M_{30}$ geometrik faktördür. Polarize olmuş elektromanyetik ışıma z- doğrultusunda seçilmiştir.

3. Nümerik Sonuçlar ve Tartışma

Bu bölümde; sıcaklık, basınç, uzaysal sınırlama ve durulma oranının dış elektrik alandaki kübik kuantum noktasının üçüncü harmonik üretimi üzerine etkileri tartışılacaktır. Nümerik hesaplamalar boyunca atomik birimler ($\hbar = m_0 =$ e = 1) kullanıldı. Bu birimlerde etkin Bohr yarıçapı $a^* = \hbar^2 \varepsilon(P,T)/m^*(P,T)e^2$ ve etkin Rydberg enerjisi $R^* = m^*(P,T)e^4/\hbar^2 \varepsilon(P,T)^2$ olarak tanımlandı. Diğer parametreler $\sigma_v =$ $5x10^{24} m^{-3}$, $\hbar\Gamma_{10} = \hbar\Gamma_{21} = \hbar\Gamma_{32} = \hbar\Gamma meV$, $\hbar\Gamma_{20} = \hbar\Gamma_{31} = \hbar\Gamma/2meV$ ve $\hbar\Gamma_{30} = \hbar\Gamma/3meV$ olarak alındı.

Şekil 1(a)'da üç farklı sıcaklık değeri için (T = 4K, T = 200K ve T = 400K) gönderilen foton enerjisinin bir fonksiyonu olarak üçüncü harmonik üretimi değişimi verilmiştir. Bu grafik L = 10nm, P = 0 ve F = 65kV/cm değerleri için çizilmiştir. Grafik incelendiğinde $E_{20}/2$,

 $E_{30}/3$ ve $E_{31}/2$ değerlerinde olmak üzere üç farklı rezonans pik genliği görülmektedir. Diğer rezonans pik genlikleri baskın olmadığı için oldukça küçük olup grafik üzerinde gösterilmemiştir. Şekil 1(a)'dan görüldüğü gibi sıcaklık arttıkça pik genliği daha düsük foton enerji değerlerine kaymaktadır ki bu durum kırmızıya doğru adlandırılır. Bunun nedeni ise sıcaklık arttıkça etkin kütlenin azalması ve dielektrik sabitinin artmasıdır. Böylece etkin Rydberg enerjisi azalmaktadır. Bununla birlikte, sıcaklık arttıkça $\chi^{(3)}_{3w}$ büyüklüğü sıcaklıkla artmaktadır. Bu artışın fiziksel nedeni sıcaklık ile etkin Bohr yarıçapı ve dipol matris elemanlarının çarpımının, $M_{01}M_{12}M_{23}M_{30}$, artmasıdır. $\chi^{(3)}_{3w}$ büyüklüğü dipol matris elemanlar çarpımı ile orantılıdır. Şekil 1(b)'den açıkça görüldüğü gibi matris elemanlar çarpımı sıcaklıkla dipol artmaktadır. Bu şekil, kübik kuantum noktasında üçüncü harmonik üretiminin sıcaklığa hassas bir şekilde bağlı olduğunu göstermektedir.



Şekil 1. L = 10nm, P = 0, F = 65kV/cm ve $\hbar\Gamma = 1.0meV$ değerleri için **a**) Üçüncü harmonik üretiminin foton enerjisinin fonksiyonu olarak üç farklı sıcaklık değeri için değişimi **b**) Dipol matris elemanları çarpımının sıcaklıkla değişimi.

Üçüncü harmonik üretiminin basınca bağlılığı (P = 0, 1, 2 GPa değerleri için) L = 10nm, T = 200K ve F = 65kV/cm değerleri için Şekil 2'de verilmiştir. Şekilden görüldüğü gibi basınç arttıkça üçüncü harmonik üretiminin pik genliği daha yüksek enerji değerlerine kaymaktadır, yani maviye kaydığı gözlenmektedir.

Basıncın artmasıyla birlikte etkin kütle artmakta, dielektrik sabiti azalmakta ve böylece etkin Rydberg enerjisi artmaktadır. Ayrıca, üçüncü harmonik üretiminin büyüklüğü basınçla birlikte azalmaktadır. Bunun nedeni ise basıncın artması ile etkin Bohr yarıçapının ve dipol matris elemanları çarpımının azalmasıdır (Bkz. Şekil 2(b)). Şekil 3(a) üç farklı kübik kuantum noktası uzunluğu için foton enerjisinin fonksiyonu olarak üçüncü harmonik üretiminin değişimini göstermektedir. F = 65kV/cm, T =Grafik 200K, P = 1GPa ve $\hbar\Gamma = 1.0meV$ değerleri için çizilmiştir. Şekil 3(a)'dan görüldüğü gibi kübik kuantum noktası uzunluğunun artması ile üçüncü harmonik üretimi pik genliği artmaktadır. Şekil 3(b)'den açıkça görüldüğü gibi kübik kuantum noktasının uzunluğu arttıkça dipol matris elemanları çarpımı artmaktadır. Bununla birlikte kübik kuantum noktası uzunluğu arttıkça pik genlikleri kırmızıya kayma davranısı sergilemektedir. Üçüncü harmonik üretiminin rezonans pik genlik değerleri Tablo 2' de verilmiştir.



Şekil 2. L = 10nm, T = 200K, F = 65kV/cm ve $\hbar\Gamma = 1.0meV$ değerleri için **a**) Üçüncü harmonik üretiminin foton enerjisinin bir fonksiyonu olarak üç farklı basınç değeri için değişimi **b**) Dipol matris elemanları çarpımının basınçla değişimi



Şekil 3. F = 65kV/cm, T = 200K, P = 1GPa ve $\hbar\Gamma = 1.0meV$ değerleri için **a**) Üçüncü harmonik üretiminin foton enerjisinin bir fonksiyonu olarak üç farklı kübik kuantum noktası uzunluğu değeri için değişimi **b**) Dipol matris elemanları çarpımının kübik kuantum noktası uzunluğu ile değişimi

		$E_{20}/2$	$E_{30}/3$	$E_{31}/2$
	T = 4K	16.5meV	20.5meV	24.6meV
Şekil 1. için	T = 200K	15.3meV	19.1meV	22.9meV
	T = 400K	13.4meV	16.7meV	19.9meV
Şekil 2. için	P = 0	15.3meV	19.1meV	22.9meV
	P = 1GPa	17.0meV	21.2meV	25.4meV
	P = 2GPa	18.8meV	23.5meV	28.1meV
Şekil 3. için	L = 10nm	17.0meV	21.2meV	25.4meV
	L = 11nm	14.1meV	17.6meV	20.9meV
	L = 12nm	11.9meV	14.8meV	17.6meV

Tablo 2: Şekil 1, Şekil 2 ve Şekil 3 için rezonans pik genlik değerleri

Son olarak, farklı durulma oranları için foton eneriisinin bir fonksivonu olarak ücüncü harmonik üretimi Şekil 4'te çizilmiştir. Bu grafikte F = 65kV/cm, T = 200K, P = 1GPa ve L = 10nm değerleri alınmıştır. Açıkça görüldüğü 17.0*meV*, 21.2meVgibi ve 25.4meV değerlerinde maksimum pik genlik değerleri gözlenmektedir. Durulma oranı arttıkça üçüncü harmonik pik genliği değerinde azalma meydana gelmektedir. Durulma oranı, durulma zamanının tersi olup spektrumun yarı genişliğiyle orantılıdır. Durulma zamanın arttıkça spektrum daha dar hale gelir. Dolayısıyla durulma oranı arttıkça spektrum genişleyecek ve bu da pik genlik değerinin azalmasına neden olacaktır. Küçük durulma oranları için daha keskin pik genlik değerleri olmaktadır. Bununla birlikte, durulma oranındaki değişme rezonans piklerin konumunu değiştirmemektedir. Bunun nedeni elektronik seviyelerinin enerjileri durulma

oranından bağımsız olmasından kaynaklanmak-tadır.



Şekil 4. F = 65kV/cm, T = 200K, P = 1GPa ve L = 10nm değerleri için üçüncü harmonik üretiminin foton enerjisinin bir fonksiyonu olarak dört farklı durulma oranı değeri için değişimi

4. Sonuç

Dış elektrik alan altındaki kübik GaAs kuantum noktası için üçüncü harmonik üretimi üzerine hidrostatik basınç, sıcaklık, kübik kuantum noktası uzunluğu ve durulma oranı etkileri incelenmiştir. Üçüncü harmonik üretiminin bu faktörlere oldukça duyarlı olduğu bulunmuştur. Nümerik hesaplamalar göstermektedir ki sıcaklık (basınç) arttıkça üçüncü harmonik üretimi büyüklüğü artmakta (azalmakta) ve bu optik özellik kırmızıya (maviye) kayma davranışı sergilemektedir. Kübik kuantum noktası boyutları arttıkca üçüncü harmonik değeri büyümekte ve rezonans pik genlikleri daha düşük foton enerjilerine kaymaktadır. Durulma oranı ise sadece üçüncü harmonik üretimi büyüklüğüne etki etmekte, durulma oranı arttıkça büyüklük azalmaktadır. Ancak rezonans pik değerleri değişmemektedir. Elde edilen veriler ışığında basınç ve sıcaklık değişimi ile üçüncü harmonik üretimi istenilen sekilde ayarlanabilir. Bu çalışmanın ileri ki tarihlerde yapılacak olan teorik ve deneysel araştırmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Basınç ve sıcaklığın dış elektrik alan altındaki kübik kuantum noktasında ücüncü harmonik üretimi üzerine etkisi en iyi bilgimiz dâhilinde daha önce incelenmemistir. Yapılan bu calısma teorik olarak literatüre önemli bir katkı sağlayacak ve kuantum nokta yapıların özelliklerinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca, bu çalışma ile elde edilen kuantum nokta temelli sonuclar aygıt uygulamaları için erişilecek bir veri ortaya koyacaktır.

Kaynaklar

- Ahn, D. ve Chuang, S. L. 1987. Calculation of Linear and Nonlinear. Intersubband Optical Absorptions ina Quantum Well Mode1 with an Applied Electric Field. IEEE Journal of Quantum Electronics, 23, 2196-2204.
- Dane, C., Akbas, H., Talip, N. ve Kasapoglu, K., 2007. Effect of spatial electric field on the sub-band energy in a cubic GaAs/AlAs quantum dot. Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, 39, 95-98.
- Duque, C. A., Mora-Ramos, M. E., Kasapoglu, E., Sari, H. ve Sokmen, I. 2012. Combined effects of intense laser field and applied electric field on exciton states in GaAs quantum wells: Transition from the single to double quantum well. Physica Status Solidi (b), 249, 118-127.

- Karabulut, I., Unlu, S. ve Safak, H. 2005. Calculation of the changes in the absorption and refractive index for intersubband optical transitions in a quantum box. Physica Status Solidi (b), 242, 2902-2909.
- Karabulut, I. ve Baskoutas, S.. 2009. Second and Third Harmonic Generation Susceptibilities of Spherical Quantum Dots: Effects of Impurities, Electric Field and Size. Journal of Computational and Theoretical Nanoscience, 6, 153-156.
- Khordad, R., Rezaei, G., Vaseghi, B., Taghizadeh, F. ve Kenary H. A. 2011. Study of optical properties in a cubic quantum dot. Optical and Quantum Electronics, 42, 587-600.
- Kirak, M. ve Yilmaz, S. 2015. Impurity position effects on the linear and nonlinear optical properties of the cubic quantum dot under an external electric field. Journal of Physics D: Applied Physics, 48, 325301-325301.
- Kouwenhoven, L. ve Marcus, C. 1998. Quantum dots. PhysicsWorld, 11, 35-39.
- Li, E. H. 1996. Interdiffusion as a means of fabricating parabolic quantum wells for the enhancement of the nonlinear third-order susceptibility by triple resonance. Applied Physics Letters, 69, 460.
- Maksym, P.A. ve Chakrabotry, T. 1990. Quantum dots in a magnetic field: role of electron-electron
- interactions. American Physical Society, 65, 108-111.
- Rosencher, E. ve Bois, Ph. 1991. Model system for optical nonlinearities: Asymmetric quantum wells. Physical Review B, 44, 11315.
- Sali, A. ve Satori, H. 2014. The combined effect of pressure and temperature on the impurity binding energy in a cubic quantum dot using the FEM simulation. Superlattices and Microstructures, 69, 38-52.
- Samara, G. A. 1983. Temperature and pressure dependences of the dielectric constants of semiconductors. Physical Review B, 27, 3494.
- Shao, S., Guo, K. X., Zhang, Z. H., Li, N. ve Peng, C. 2010. Studies on the third-

harmonic generations in cylindrical quantum dots with an applied electric field. Superlattices and Microstructures, 48, 541-549.

- Sibilia, C., Benson, T., Marciniak, M., Szoplik, T. 2008. Photonic Crystals: Physics and Technology, 1st edn, Springer, Milano.
- Spector, H. N. ve Lee, J., (2007). Stark effect in the optical absorption in cubical quantum boxes. Physica B: Condensed Matter, 393, 94-99.
- Unlu, S., Karabulut, I. ve Safak, H. 2006. Linear and nonlinear intersubband optical absorption coefficients and refractive index changes in a quantum box with finite confining potential. Physica E: Lowdimensional Systems and Nanostructures, 33, 319-324.
- Wang, G. ve Guo, K. X. 2001. Excitonic effects on the third-harmonic generation in parabolic quantum dots. Journal of Physics: Condensed Matter, 13, 8197-8206.
- Wang, G. 2005. Third-harmonic generation in cylindrical parabolic quantum wires with an applied electric field. Physical Review B, 72, 155329.

- Wang, G. ve Guo, Q. 2008. Third-harmonic generation in cylindrical parabolic quantum wires with static magnetic fields. Physica B: Condensed Matter, 403, 37-43
- Welber, B., Cardona, M., Kim, C. K. ve Rodriquez, S. 1975. Dependence of the direct energy gap of GaAs on hydrostatic pressure. Physical Review B, 12, 5729.
- Yildirim, H. ve Tomak, M. 2006. Third-harmonic generation in a quantum well with adjustable asymmetry under an electric field. Physica Status Solidi (b), 243, 4057-4063.
- Yu, Y. B. ve Wang, H. J. 2011. Third-harmonic generation in two-dimensional pseudo-dot system with an applied magnetic field. Superlattices and Microstructures, 50, 252-260.
- Zaluzny, M. ve Bondarenko, V. 1996. Influence of the depolarization effect on thirdharmonic generation in quantum wells. J. Appl. Phys. 79, 6750-6754.
- Zhang, Z. H., Guo, K. X., Chen, B., Wang, R. Z. ve Kang, M. W. 2009. Third-harmonic generation in cubical quantum dots. Superlattices and Microstructures, 46, 672-678.